日本国特許庁

JAPAN PATENT OFFICE

26.12.03

別紙添付の書類は下記の出願書類の謄本に相違ないことを証明する。 This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年12月26日

出 願 番 号 Application Number:

PCT/JP02/13613

出願人 Applicant (s):

巴工業株式会社

三菱化学株式会社

藤本 孝治

小野寺 篤

大橋 純

沼田 元幹

磯貝 隆行

福田 勝則

RECEIVED

0 6 FEB 2004

PCT

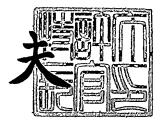
WIPO

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004 年 1 月 22 日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



MS50025

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2002年12月25日 (25.12.2002) 水曜日 18時16分01秒

0	受理官庁記入欄	18時10分01秒
0-1	国際出願番号	βάτιτο ποι το σο
	国外山嶼田 万	PCT/JP02/13613
0-2	国際出願日	
0-3	(AL (+CD)	26.12.02
• •	(受付印)	
		PCT International Application 日本 国 姓 萨 庄
		<u>日本国特許庁</u>
0-4	様式-PCT/RO/101	
	この特許協力条約に基づく国際	
0-4-1	出願願書は、	
_	右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.92
0-5	申立て	(updated 01.10.2002)
	1 1	
	出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されるこ	
<u> </u>	とを謂求する。	
0-6	出願人によって指定された受理	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	官庁 出願人又は代理人の書類記号	
ī	発明の名称	MS50025
II .	出願人	遠心分離機
II-1	この欄に記載した者は	
I-2	右の指定国についての出願人で	出願人である (applicant only)
	ねの指定国についての出願人で ある。	木国を除くすべての指定国(all designated State
I-4ja	名称	leveeht 02)
I-4en	Name	巴工業株式会社
I-5ja	あて名:	TOMOE Engineering Co., Ltd.
	100 (41)	103-0027 日本国
	•	東京都中央区日本橋
I-5en	Address:	3丁目9番2号
		9-2, Nihonbashi 3-chome,
		Chuo–ku, Tokyo 103–0027 Japan
I-6	国籍 (国名)	日本国 JP
:-7	住所 (国名)	日本国 JP
I-1	その他の出願人又は発明者	
I-1-1	この欄に記載した者は	中願してまり /!
I-1-2	1	出願人である (applicant only)
	1あん 1	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)
I-1-4j	1 ~ ~ .	三菱化学株式会社
I-1-4e	Name	一文心于怀氏女仁 Mitauhiahi Obasi sa
I-1-5j	1	Mitsubishi Chemical Corporation
-	1	100-0005 日本国
	1	東京都千代田区丸の内
[−1−5e	Address:	二丁目5番2号
	ļ.	5-2, Marunouchi 2-chome,
	j ''	Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
-1-6		Japan
-1-7	A-== /== /-	日本国リア
	1-1/1 (E3/H)	日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出題願書 原本(出願用) - 印刷日時 2002年12月25日 (25.12.2002) 水曜日 18時16分01秒

III-2	その他の出願人又は発明者	
III-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
III-2-2	右の指定国についての出願人で	出版人及び発明者である(appricant and inventor) 米国のみ(US only)
***	ある。	木図のか(03 Unity)
III-2-4j	氏名(姓名)	藤本 孝治 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
a III-2-4e	Name (LAST, First)	FUJIMOTO, Koji
n III-2-5j	あて名:	103-0027 日本国
a		東京都 中央区日本橋
•		3丁目9番2号
		日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
III-2-5e	Address:	c/o TOMOE Engineering Go., Ltd.,
n	nations.	9-2. Nihonbashi 3-chome.
		Chuo-ku, Tokyo 103-0027
		Japan
III-2-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-2-7	住所 (国名)	日本国 JP
III-3	その他の出願人又は発明者	
III-3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-3-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ(US only)
	ある。	
III-3-4j a	氏名(姓名)	小野寺 篤
III-3-4e	Name (LAST, First)	ONODERA, Atsushi
III-3-5j	あて名:	103-0027 日本国
а		東京都 中央区日本橋
		3丁目9番2号
		巴工業株式会社内
III-3-5e n	Address:	c/o TOMOE Engineering Co., Ltd.,
. "		19-2, Nihonbashi 3-chome,
		Chuo-ku, Tokyo 103-0027
		Japan
III-3-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-3-7	住所(国名)	日本国 JP
III-4	その他の出願人又は発明者	Note: 1 are not the property and the property of the property
III-4-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
III-4-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-4-4j	している。 氏名(姓名)	大橋 純
a III-4-4e	Name (LAST, First)	OHASHI, Jun
n III-4-5j		· ·
9	あて名:	103-0027 日本国 東京都 中央区日本橋
		3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	1	3 日 9 留 2 写 巴工業株式会社内
III-4-5e	Address:	1c/o TOMOE Engineering Co 1+d
n	uam ess.	c/o TOMOE Engineering Co., Ltd., 19-2, Nihonbashi 3-chome,
		Chuo-ku, Tokyo 103-0027
		Japan
III-4-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-4-7	住所(国名)	日本国 JP
		I H THE VI

特許協力条約に基づく国際出題顧書 原本(出題用) - 印刷日時 2002年12月25日 (25.12.2002) 水曜日 18時16分01秒

III-5	その他の出願人又は発明者	
III-5-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111 -5- 2	右の指定国についての出願人で	米国のみ(US only)
	ある。	••
III-5-4j a	氏名(姓名)	沼田 元幹
III-5-4e	Name (LAST, First)	NUMATA, Motoki
III-6-5j	あて名:	806-0004 日本国
a		福岡県 北九州市八幡西区黒崎
	!	三菱化学株式会社内。
III -5- 5e n	Address:	c/o Mitsubishi Chemical Corporation,
_		Kurosaki,
		Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
	•	806-0004
III -5- 6	 国籍(国名)	Japan 日本国 JP
III -5- 7	住所(国名)	日本国 JP
111-6	その他の出願人又は発明者	
III -6- 1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
III -6- 2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
	ある。	
III-6-4j a	氏名(姓名)	機貝 隆行
III~6~4e n	Name (LAST, First)	ISOGAI, Takayuki
III-6-5j	あて名:	806-0004 日本国
4		福岡県 北九州市八幡西区黒崎
		三菱化学株式会社内
III -6-5 e n	Address:	c/o Mitsubishi Chemical Corporation,
		Kurosaki,
		Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004
		Japan
III -6- 6	国籍(国名)	日本国 JP
III- 6- 7	住所 (国名)	日本国 JP
III-7	その他の出願人又は発明者	The state of the s
III-7-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-7-2	右の指定国についての出願人で	
III-7-4j	ある。 5夕(世々)	
a	POPH (XEPH)	福田 勝則
III-7-4e	Mame (Little), 111307	FUKUDA, Katsunori
III-7-5j a	あて名:	806-0004 日本国
		福岡県北九州市八幡西区黒崎
III-7-5e	Address:	三菱化学株式会社内
n n	vam.ess.	c/o Mitsubishi Chemical Corporation, Kurosaki.
		Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
		806-0004
		Japan
III-7 - 6	国籍(国名)	日本国 JP
III-7-7	住所(国名)	日本国 JP
III-7 -6	国籍(国名)	Japan
III-7-7	住所(国名)	日本国 JP

4/6 4/6 特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2002年12月25日 (25.12.2002) 水曜日 18時16分01秒

代理人又は共通の代表者、通知			
TPI-13a	IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名	
記つことく出版人のために行動 氏名 (姓名)		下記の者は国際機関において右	代理人 (agent)
Tr-1-2am Name (LAST, First) 日本語 大字 大字 大字 大字 大字 大字 大字 大		記のごとく出願人のために行動	10224 (28010)
TV-1-2 in Name (LAST, First)	IV-1-1ja		
IP-1-2an Address:	TV-1-len	•	
TV-1-2em Address: Address: Sign	_	あて名:	
IV-1-2am	٠,		
IT-1-2am Address:			
TV-1-3 電話番号	IV-1-2en	Address:	
TV-1-3 電話番号			12-chome. Nishi-ku.
TV-1-3 電話番号			Yokohama-shi, Kanagawa 220-0011
TV-1-4	TV-1-3	## ≥C.11. Fl	
V 国の指定 V-1 広塚特野 (他の離類の保護又は取扱いを 求める場合には括弧内に記載する。) AP: GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW 及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である 他の国 EA: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締約国である他の国 EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE SK TR 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国 OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG DG MM MM NE SN TD TG DG MM MM MM MM MS MS MZ OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG TG MM MM MM MM MS MS MZ OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG GM MM		1	
AP: GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW ZW Zw xw so s s c c c c c c c c c c c c c c c c		<u> </u>	040-403-1000
(他の種類の保護又は取扱いをする。) 基本	V-1	広域特許	AP: GH GM KE IS MW MZ SD SI SZ TZ 11G ZW ZW
EA: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締約国である他の国		他の種類の保護又は取扱いを	及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である
及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締約国である他の国		る。)	
Total Control Con			
### PI			及びユーブグア付計未利と付計協力未利の解利国である。
及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国 OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG 及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国である他の国 AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH&LI CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ OM PH PL PT RO RU SC SD SE SG SI SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TY TM TN TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TM TN TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TM TN TN TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TM TN TN TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TM TN TN TN TN TN TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW TM TN			EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
Ac a G a G a G a G a G a G a G a G a G a			
OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG			
TD TG 及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国である他の国			
である他の国			TD TG
国内特許		į	及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国
(他の種類の保護又は取扱いを 求める場合には括弧内に記載する。)	V-2	国内特許	
### GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ OM PH PL PT RO RU SC SD SE SG SI SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TT TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TT TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT TT TT TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW ### TT T		(他の種類の保護又は取扱いを	CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC FF FS FI GB GD GF
LS LI LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ OM PH PL PT RO RU SC SD SE SG SI SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW			GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC LK LR
TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW 指定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。 ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。			
お定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。 ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。 ***********************************			
、規則4.9(b)の規定に基づき、 特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。 ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの 追加される指定が確認を条件と していること、並びに優先日か ら15月が経過する前にその確認 がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる ことを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし (NONE)	V-5	指定の確認の宣言	12 St. SG GG GL TO THE TO LA LIN ZW
特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし (NONE)			
る他の全ての国の指定を行う。 ただし、V-6欄に示した国の指 定を除く。出願人は、これらの 追加される指定が確認を条件と していること、並びに優先日か ら15月が経過する前にその確認 がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる ことを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし (NONE)			
定を除く。出願人は、これらの 追加される指定が確認を条件と していること、並びに優先日か ら15月が経過する前にその確認 がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる ことを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし (NONE)		る他の全ての国の指定を行う。	
追加される指定が確認を条件と していること、並びに優先日か ら15月が経過する前にその確認 がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる ことを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし (NONE)			
515月が経過する前にその確認 がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる ことを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし (NONE)		追加される指定が確認を条件と	
がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる ことを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし (NONE)		していること、並びに優先日か 615月が経過する前にその確認	
り下げられたものとみなされる ことを宣言する。		がなされない指定は、この期間	
ことを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし(NONE)		の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみかされる	
interval i		ことを宣言する。	
'・・・「俊先権王衆 なし、(NONF)		1	
			なし (NONE)
VII-1 特定された国際調査機関(ISA) 日本国特許庁 (ISA/JP)		TACC4Vに国际調査機関 (ISA)	口 <u>个</u> 国符計厂(ISA/JP)

	r	申立て数	
VIII	申立て		
VIII-1	発明者の特定に関する申立て		
AIII-S .	出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立で	-	
VIII-3	た関する申立て 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て		
VIII-4	発明者である旨の申立て (米国 を指定国とする場合)	-	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て	-	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	6	-
IX-2	明細書	20	_
IX-3	請求の範囲	5	_
IX-4	要約	1	EZABSTOO. TXT
IX-6	図面	8	_
1X-7	合計	40	
	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	✓	-
IX-17	PCT-EASYディスク	_	フレキシフ゛ルテ゛ィスク
IX-18	その他	納付する手数料に相当する 特許印紙を貼付した書面	
IX-18	その他	国際事務局の口座への振込 を証明する書面	_
ĬX-19	要約書とともに提示する図の番号		
IX-20	国際出願の使用言語名:	日本語	
X-1	提出者の記名押印	毅 莅弁 と并理	
X-1-1	氏名(姓名)	世井 浩毅 EP 浩士	
		•	

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	2 6.12.02
10-2	図面:	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理の 日	
10-5	出願人により特定された国際調 査機関	<u> </u>
10-6	調査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付し ていない	·

6/6

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2002年12月25日 (25.12.2002) 水曜日 18時16分01秒

MS50025

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日			
	<u> </u>	 		

明細書

遠心分離機

5 技術分野

本発明は、ボウル内にスクリューコンベヤを備え、これらを相対的に 回転可能に支持してなり、前記ボウル内に供給した原液から処理物を分離すると共に、該ボウルの一端側の内周面に沿って設けたスクリーン部で、前記処理物の洗浄および脱液を行う遠心分離機において、前記スクリューコンベヤのハブに、その内部に供給した洗浄液を受け入れる洗浄液受け部と、該洗浄液受け部内の洗浄液を前記スクリーン部に向かって噴出する洗浄ノズルとを有する遠心分離機に関する。このような遠心分離機は、化学工業や食品工業の分野における各種結晶の精製に用いられるものである。

15

20

25

背景技術

従来、スクリーンボウル型の遠心分離機では、ボウル内に結晶性の固形物と溶媒からなる原液が供給されると、遠心力によりボウル内で原液が処理物である結晶と溶媒とに分けられ、結晶はボウルの内周面に沈降して、ボウルと微少の回転差を与えられているスクリューコンベヤにより搬送され、ボウルの一端側にあるテーパー部にて脱液作用を受ける。

脱液された結晶は、一般的にその製造過程で生じた不純物や溶媒そのものを結晶表面に付着させており、これら余分な付着物を洗浄するために、テーパー部に続くボウル内周側にスクリーン部を設けると共に、当該部位に向かって洗浄液を噴出する洗浄ノズルをスクリューコンベヤのハブに設けて、スクリーン部で搬送途中の結晶に洗浄液をくまなく噴射

することで洗浄を行っていた。例えば、特許文献1 (特開2000-3 25833号公報)参照。

しかしながら、前述したようなスクリーンボウル型の遠心分離機では、スクリューコンベヤのフライト外周縁とスクリーン部内周面との間に形成される半径方向の隙間において、結晶はコンベヤでは搬送されず、長時間の運転によって結晶の残層は移動がなく、フライト外周縁に押し付けられることにより、固くしまった状態となる。

このように残層をなす結晶は、洗浄液の透過性を阻害するばかりでなく、新しい残層結晶に入れ替わるための移動性も阻害する状態となってしまうという問題がある。かかる状態は、一般的にスクリーンの目詰まりと呼ばれている。スクリーンの目詰まりを解消するためには、原液の供給を一時停止させ、代わりに一定時間の間、洗浄液を供給する必要がある。そのため、原液供給の停止時間は生産に寄与できないことになり、生産性を低下させる要因となっていた。

15 さらにまた、スクリーン部での目漏れについても、フライトで搬送されている結晶全体にくまなく洗浄液を噴出した場合には、結晶層を通過する液量に比例した量の結晶と、スクリーンの目開きに比例した量の結晶が目漏れを生じてしまうという問題があった。

本発明は、以上のような従来技術が有する問題点に着目してなされた 20 もので、スクリーンボウル型の遠心分離機において、その要部であるスクリーン部での特に結晶等の処理物による目詰まりの発生に伴う生産性 の低下を解消させるだけでなく、スクリーン部における処理物の目漏れ 量を減少させることができる遠心分離機を提供することを目的としている。

25

5

発明の開示

前述した目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。

[1] ボウル内にスクリューコンベヤを備え、これらを相対的に回転可能に支持してなり、前記ボウル内に供給した原液から処理物を分離すると共に、該ボウルの一端側の内周面に沿って設けたスクリーン部で、前記処理物の洗浄および脱液を行う遠心分離機において、前記スクリューコンベヤのハブに、その内部に供給した洗浄液を受け入れる洗浄液受け部と、該洗浄液受け部内の洗浄液を前記スクリーン部に向かって噴出する洗浄ノズルとを有する遠心分離機であって、

5

15

10 前記洗浄液受け部内に、前記スクリューコンベヤのフライトの処理物 搬送面と反対側の面に隣接する位置にて、前記フライトのらせん方向に 沿って所定間隔おきに並ぶ複数の残層用洗浄液排出孔を設け、

前記フライトの反対側の面における外周縁に沿って、該反対側の面に 対して所定の隙間を空けた状態でフライトのらせん方向に延びる細幅状 のカバーフライトを取り付け、

前記各残層用洗浄液排出孔から飛び出す前記洗浄液受け部内の洗浄液を、前記フライト外周縁と前記カバーフライトとの間の隙間より、前記フライト外周縁と前記スクリーン部内周面との間の隙間に生じる残層処理物に向けて直接噴出させることを特徴とする遠心分離機。

20 [2] 前記洗浄液受け部に、前記ボウルのスクリーン部における軸方向 に洗浄液受け部内を複数に区画する仕切り板を設けて、前記スクリーン 部における洗浄範囲を選択可能に構成したことを特徴とする[1]記載 の遠心分離機。

[3] ボウル内にスクリューコンベヤを備え、これらを相対的に回転可 25 能に支持してなり、前記ボウル内に供給した原液から処理物を分離する と共に、該ボウルの一端側の内周面に沿って設けたスクリーン部で、前 記処理物の洗浄および脱液を行う遠心分離機において、前記スクリューコンベヤのハブに、その内部に供給した洗浄液を受け入れる洗浄液受け部と、該洗浄液受け部内の洗浄液を前記スクリーン部に向かって噴出する洗浄ノズルとを有する遠心分離機であって、

前記洗浄液受け部内に、前記スクリューコンベヤのフライト外周縁と前記スクリーン部内周面との間の隙間に生じる残層処理物を洗浄する洗浄液を受け入れる残層用洗浄液受け部を、前記洗浄液受け部内とは独立に区画して設け、

5

15

前記フライトの処理物搬送面と反対側の面に隣接する位置にて、前記 10 フライトのらせん方向に沿って所定間隔おきに、前記残層用洗浄液受け 部の底側に複数の接続管を設けると共に、前記スクリューコンベヤのハ プに前記各接続管がそれぞれ連通する複数の残層用洗浄液排出孔を設け、

前記フライトの反対側の面における外周縁に沿って、該反対側の面に 対して所定の隙間を空けた状態でフライトのらせん方向に延びる細幅状 のカバーフライトを取り付け、

前記各残層用洗浄液排出孔から飛び出す前記残層用洗浄液受け部内の 洗浄液を、前記フライト外周縁と前記カバーフライトとの間の隙間より、 前記残層処理物に向けて直接噴出させることを特徴とする遠心分離機。

[4]前記スクリューコンベヤのハブ内部に、その軸方向に延びる原液 20 供給用のフィードチューブを挿入し、

前記フィードチューブ内に、前記洗浄液受け部に洗浄液を供給する洗 浄液供給経路を形成すると共に、前記洗浄液受け部に対して半径方向に 重なるフィードチューブの途中に前記洗浄液供給経路の開放口を設け、

前記フィードチューブ内に、前記残層用洗浄液受け部に洗浄液を供給 25 する残層用洗浄液供給経路を形成すると共に、前記残層用洗浄液受け部 に対して半径方向に重なるフィードチューブの途中に前記残層用洗浄液 供給経路の開放口を設けたことを特徴とする[3]記載の遠心分離機。 [5]ボウル内にスクリューコンベアを備え、これらを相対的に回転可能に支持してなり、前記ボウル内に供給した原液から処理物を分離すると共に、該ボウルの一端側の内周面に沿って設けたスクリーン部で、前記処理物の洗浄および脱液を行う遠心分離機において、前記スクリューコンベアのハブに、その内部に供給した洗浄液を受け入れる洗浄液受け部と、該洗浄液受け部内の洗浄液を前記スクリーン部に向かって噴出する洗浄ノズルとを有する遠心分離機であって、

前記スクリューコンベアのハブの一端側内部に、該スクリューコンベ 10 ヤのフライト外周縁と前記スクリーン部内周面との間の隙間に生じる残 層処理物を洗浄する洗浄液を受け入れる残層用洗浄液受け室を、前記洗 浄液受け部とは別に区画して設け、

前記スクリューコンベアのハブの外周に、複数の残層用洗浄液導入管を、それぞれ前記フライトを貫通させてハブ軸方向に延ばした状態で、ハブ円周方向に所定間隔おきに配列させ、各残層用洗浄液導入管の一端

側を、前記残層用洗浄液受け室内に連通接続し、

15

20

前記各残層用洗浄液導入管の途中に、前記スクリューコンベヤのフライトの処理物搬送面と反対側の面に隣接する位置にて、前記フライトのちせん方向に沿って所定間隔おきに並ぶ複数の残層用洗浄液排出孔を設け、

前記フライトの反対側の面における外周縁に沿って、該反対側の面に 対して所定の隙間を空けた状態でフライトのらせん方向に延びる細幅状 のカバーフライトを取り付け、

前記残層用洗浄液受け室から前記各残層用洗浄液導入管内に導入され、 25 その前記各残層用洗浄液排出孔から飛び出す洗浄液を、前記フライト外 周縁と前記カバーフライトとの間の隙間より、前記残層処理物に向けて 直接噴出させることを特徴とする遠心分離機。

[6]前記カバーフライトは、前記フライトにおける反対側の面に対して、前記ハブに近接する側からフライト外周縁に近接する側にかけて隙間が次第に狭まる勾配をつけて、所定間隔おきに並ぶ支持板を介して取り付けたことを特徴とする[1], [2], [3], [4]または[5]記載の遠心分離機。

次に本発明の作用を説明する。

10

15

20

25

前記[1]に記載の遠心分離機によれば、ボウル内に原液が供給されると、遠心力によりボウル内で原液が処理物と母液とに分けられ、処理物はボウルの内周面に沈降し、かかる処理物は、ボウルと回転差を与えられているスクリューコンベヤにより搬送される。ただし、スクリューコンベヤのフライト外周縁とスクリーン部内周面との間に形成される半径方向の隙間では、処理物はコンベヤで十分には搬送されず残層をなす。

搬送途中で脱液された処理物は、一般にその製造過程で生じた不純物や母液そのものを表面に付着させており、これら余分な付着物を洗浄するために、ボウルの一端側の内周面に沿って設けたスクリーン部において、スクリューコンベヤのハブにある洗浄ノズルより処理物に向かって洗浄液を噴出して洗浄を行う。ここでの洗浄液は、例えば、ボウル内に原液を供給するフィードチューブ中に別途設けた洗浄液供給経路を介して、前記ハブ内にある洗浄液受け部に供給される。

前記洗浄液受け部内の洗浄液は、前記洗浄ノズルより噴出されるほか、 前記フライトの処理物搬送面と反対側の面に隣接する位置にて、フライトのらせん方向に沿って所定間隔おきに並ぶ複数の残層用洗浄液排出孔からボウル内に飛び出す。ここで洗浄液は飛び散ることなく、フライトの反対側の面における外周縁に沿って、該反対側の面に対して所定の隙間を空けた状態でフライトのらせん方向に延びる細幅状のカパーフライ トと、フライト外周縁との間の細い隙間より、残層処理物に向けて直接 . 噴出される。

それにより、洗浄ノズルによる処理物の全体的な洗浄とは別に、特に 残層処理物に対する局所的な洗浄も併せて行うことができるので、残層 処理物の固着がなくなり移動性も高まり、搬送中の処理物全体に対する 洗浄液の透過性も向上する。従って、スクリーン部における処理物の目 詰まりを未然に防ぐことができると共に、本来の処理物中の不純物の置 換用としての洗浄液量を抑制することが可能になり、スクリーン部にお ける処理物の目漏れ量も減少させることが可能となる。

5

10 前記[2]に記載のように、前記洗浄液受け部に、前記ボウルのスクリーン部における軸方向に洗浄液受け部内を複数に区画する仕切り板を設けた場合、例えば、ボウル内に原液を供給するフィードチュープ中に別途設けた洗浄液供給経路を介して、前記洗浄液受け部の総ての区画内に洗浄液を供給しても良く、あるいは一部の区画内のみに限定して洗浄15 液を供給することも可能である。

かかる場合に、洗浄液が供給された洗浄液受け部の区画内に、ボウル 半径方向に重なる範囲のスクリーン部に対してのみ洗浄液が噴出される。 それにより、スクリーン部における洗浄範囲を適宜選択することができ る。

20 前記[3]に記載の遠心分離機によれば、前記洗浄液受け部内には、 処理物の残層を洗浄する洗浄液を受け入れる残層用洗浄液受け部が、洗 浄液受け部内とは独立に区画して設けられており、この残層用洗浄液受 け部に供給された洗浄液は、前記フライトの処理物搬送面と反対側の面 に隣接する位置にて、フライトのらせん方向に沿って所定間隔おきに設 25 けられている接続管を通り、前記スクリューコンベヤのハブに設けられ ている残層用洗浄液排出孔から飛び出す。 ここでボウル内に飛び出した洗浄液は飛び散ることなく、前記フライトの反対側の面における外周縁に沿って、フライトのらせん方向に延びる細幅状のカバーフライトと、フライト外周縁との間の細い隙間より、前記残層処理物に向けて直接噴出される。それにより、前記[1]の場合と同様に、処理物に対する洗浄液の透過性および残層処理物の移動性を高めることができる。

5

10

15

20

また、本遠心分離機において、前記スクリューコンベヤのハブ内にある洗浄液受け部と残層用洗浄液受け部とに洗浄液を供給するには、前記 [4] に記載したように、ハブ内に挿入する原液供給用のフィードチューブの一部を有効に利用することができる。

すなわち、フィードチューブ内に、前記洗浄液受け部に洗浄液を供給 する洗浄液供給経路を形成し、前記洗浄液受け部に対して半径方向に重 なるフィードチューブの途中に洗浄液供給経路の開放口を設ける。

同様にフィードチューブ内に、前記残層用洗浄液受け部に洗浄液を供給する残層用洗浄液供給経路を形成し、前記残層用洗浄液受け部に対して半径方向に重なるフィードチューブの途中に残層用洗浄液供給経路の開放口を設ければ、洗浄液受け部および残層用洗浄液受け部に対して、別々に洗浄液を効率よく供給することが可能となる。

前記[5]に記載の遠心分離機によれば、前記ハブの一端側内部に、 前記洗浄液受け部とは別に、処理物の残層を洗浄する洗浄液を受け入れ る残層用洗浄液受け室が設けられており、この残層用洗浄液受け室に供 給された洗浄液は、ハブの外周に配列されている複数の残層用洗浄液導 入管にそれぞれ導入される。

そして、各残層用洗浄液導入管内に導入された洗浄液は、各残層用洗 25 浄液導入管の途中に所定間隔おきに設けられている複数の残層用洗浄液 排出孔を通り、ボウル内に飛び出す。ここで飛び出した洗浄液は、前記 フライトの反対側の面における外周縁に沿って、フライトのらせん方向に延びる細幅状のカバーフライトと、フライト外周縁との間の細い隙間より、前記残層処理物に向けて直接噴出される。それにより、前記 [1], [3] の場合と同様に、処理物に対する洗浄液の透過性および残層処理物の移動性を高めることができる。

さらにまた、前記 [6] に記載のように、前記カバーフライトを、前記フライトにおける反対側の面に対して、前記ハブに近接する側からフライト外周縁に近接する側にかけて隙間が次第に狭まる勾配をつけて、所定間隔おきに並ぶ支持板を介して取り付ければ、前記ハブ側から飛び出す洗浄液を広い範囲で受け入れつつ、受け入れた洗浄液を狭い範囲より残層処理物に対して直接噴出させることができる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の第1実施の形態に係る遠心分離機の要部を示す縦断・ 15 面図である。

図2は、本発明の第1実施の形態に係る遠心分離機の全体を示す縦断 面図である。

図3は、図1のIII-III線断面図である。

図4は、本発明の第2実施の形態に係る遠心分離機の要部を示す縦断 20 面図である。

図5は、本発明の第3実施の形態に係る遠心分離機の要部を示す縦断 面図である。

図6は、図5のVI-VI線断面図である。

図7は、本発明の第4実施の形態に係る遠心分離機の要部を示す縦断 25 面図である。

図8は、図7のVIIIーVIII線断面図である。

発明を実施するための最良の形態

5

20

以下、図面に基づき本発明を代表する各種の実施の形態を説明する。 図1~図3は本発明の第1実施の形態を示している。

本実施の形態に係る遠心分離機10は、スクリーンボウル型遠心分離機と称されるものであり、略円筒型のボウル20内にスクリューコンベヤ40を備え、これらを相対的に回転可能に支持してなり、前記ボウル20内に供給される原液から処理対象である処理物と母液を別々に分離することができるように構成されている。

ここで処理物とは、化学工業や食品工業の分野における各種結晶等が 該当し、具体的には例えば、ペットボトルやポリエステル繊維の原料と なるテレフタル酸、テレフタル酸の原料となるパラキシレン、CD-R OMの原料となるビスフェノール、その他、化学調味料の原料となるグ ルタミンソーダ等が該当する。また母液には各種の溶媒が該当する。各 種結晶は、その製造過程において未重合物質やスラリーを構成する溶媒 を結晶表面に付着しており、これらの付着物は洗浄液(特定の別な溶媒 等)により洗浄置換することができる。以下、処理物として結晶に適用 した場合を例に説明する。

図2に示すように、ボウル20とその内部のスクリューコンベヤ40は、ケーシング11の内部にシャフト12a, 12bを介して回転可能に軸支されている。ボウル20およびスクリューコンベヤ40は、片側の軸受け13に連設された差動装置14によって微少差速で回転駆動される。かかる差動装置14自体は公知であり詳細な説明は省略する。

ケーシング11の内部は、次述するボウル20に設けられている排出 口24、スクリーン部30、ダム部26等にそれぞれ対応するように区 25 画されている。そして、ケーシング11の下部には、前記排出口24に 連通する結晶排出口15、前記スクリーン部30に連通する洗浄液排出 口16、前記ダム部26に連通する母液排出口17がそれぞれ設けられている。

ボウル20の一端側(図2中で右側)が結晶の排出方向となっており、ボウル20の他端側(図2中で左側)から順に、大径の平行筒部21と、一端側に向かって内径が漸次縮小するテーパー部22と、小径の平行筒部23とに区分けされている。小径の平行筒部23の先端側には、結晶の排出口24が開設され、大径の平行筒部21の先端側には、ボウル20の半径方向の液深を規制すると共に、結晶を分離した母液をボウル20外へ排出可能なダム部26が設けられている。

5

20

25

10 図1に示すように、小径の平行筒部23は、その壁面に多数の濾液排出孔25が形成され、内周側が円筒状の濾材31で全周方向に覆われて、スクリーン部30をなしている。濾液排出孔25の大きさは、結晶の粒子径をさほど考慮する必要はないが、濾材31は、結晶の粒子径より小径サイズの多数の微小孔ないしスリットを有する素材から成る。具体的には例えば、ウェッジワイヤースクリーンや多孔質セラミック成形体等を用いるとよい。なお、平行筒部23の内周面は濾材31の厚さ分だけ表面が削られている。

スクリューコンベヤ40は、その回転軸となるハブ41と、該ハブ4 1の外周にスクリュー状に設けられるフライト42とからなり、フライト42は、結晶をボウル20の一端側(図2中で右側)へ搬送するように形成されている。なお、フライト42の外周縁と平行筒部23の内周面(スクリーン部30の濾材31表面)との間には、スクリューコンベヤ40とボウル20とが異なる速度で回転する構造上、半径方向に隙間が生じるように設定されている。

ハブ41には、その内部に供給された洗浄液を受け入れる洗浄液受け 部43と、該洗浄液受け部43内の洗浄液を前記ボウル20のスクリー ン部30に向かって噴出する洗浄ノズル45とが設けられている。洗浄液受け部43は、ハブ41の内周面の全周方向に亘り軸心方向に所定幅に延出する仕切りで囲まれた部位からなる。

洗浄液受け部43の底側となるハブ41の周壁には、所定間隔おきに 洗浄液排出孔44が設けられ、ハブ41の外周面側に、前記洗浄液排出 孔44に連通する洗浄ノズル45が突設されている。ここで洗浄ノズル 45は、図1に示すようにフライト42のピッチ中央よりやや他端側(図1中で左側)で、スクリーン部30を半径方向に臨む位置に配されて いる。

5

20

25

10 さらに洗浄液受け部43内には、フライト42の処理物搬送面42a と反対側の面42bに隣接する位置にて、フライト42のらせん方向に 沿って所定間隔おきに並ぶ複数の残層用洗浄液排出孔48が設けられている。かかる残層用洗浄液排出孔48は、前記洗浄液受け部43内の洗 浄液を、前記洗浄ノズル45とは別に、スクリーン部30上の残層結晶 に向けて直接噴出するためのものである。

フライト42の処理物搬送面42aと反対側の面42bにおける外周縁に沿って、該反対側の面42bに対して所定の隙間を空けた状態でフライト42のらせん方向に延びる細幅状のカバーフライト50が取り付けられている。前記残層用洗浄液排出孔48から飛び出す洗浄液は、フライト42外周縁とカバーフライト50との間の隙間より、前記残層結晶に対して直接噴出されるようになっている。

カバーフライト50は、フライト42における反対側の面42bに対して、前記ハブ41に近接する側からフライト42外周縁に近接する側にかけて隙間が次第に狭まる勾配がつけられた状態に配され、フライト42のらせん方向に沿って所定間隔おきに並ぶ支持板51を介して取り付けられている。

ハブ41の内部には、その軸方向に延びる原液供給用のフィードチュープ60が挿入されている。フィードチュープ60の始端は、ハブ41やボウル20より外部に延出し原液供給口61となり、フィードチューブ60の終端は、ハブ41内部の略中央に配されて原液出口62となる。さらにフィードチューブ60内には、前記洗浄液受け部43に洗浄液を供給する洗浄液供給管71が挿入されている。

洗浄液供給管71の始端は、フィードチューブ60の始端側にて軸方向と略直角に開口する洗浄液供給口71aをなしている。また、ハブ41内において洗浄液受け部43に対して半径方向に重なるフィードチューブ60の途中には、洗浄液供給管71の開放口71bが軸方向と略直角に開口している。

次に、第1実施の形態に係る遠心分離機10の作用を説明する。

図1,図2において、原液はフィードチューブ60を介して、ポンプ・等の駆動源を用いてボウル20内へ供給される。フィードチューブ60の原液供給口61から送られた原液は、スクリューコンベヤ40のハブ41内の略中央付近に位置する原液出口62から出て、ボウル20内のダム部26で予め設定した所定の深さまで張り込まれる。原液はボウル20内で遠心力の作用を受けて、母液から結晶が沈降分離される。

遠心力の作用によりボウル20の内周面側へ沈降した結晶は、ボウル20と微少差速で回転するスクリューコンベヤ40のフライト42によって、ボウル20のテーパー部22へ搬送され、予めダム部26で設定されている液深よりも内径側へテーパー部22の内周面上を移動する際に脱液されて、さらにスクリーン部30へ搬送される。

20

搬送途中で脱液された結晶は、その製造過程で生じた不純物や母液そ 25 のものを表面に付着させており、スクリーン部30に至った結晶は、ハ プ41にある洗浄ノズル45から噴出される洗浄液によって洗浄される。 洗浄液は、一般に純水、酢酸、純フェノール、硫酸、塩酸等が用いられ、フィードチューブ60に別途挿入してある洗浄液供給管71を介して、ハブ41内にある洗浄液受け部43に供給される。洗浄液受け部43に受け入れられた洗浄液は、ハブ41周壁の洗浄液排出孔44を通り洗浄ノズル45から噴出される。

5

10

15

このようにスクリーン部30で結晶は洗浄および脱液作用を受け、さらに排出口24側へ搬送されるが、スクリューコンベヤ40のフライト42外周縁とスクリーン部30内周面との間の隙間には結晶の残層が形成される。かかる残層結晶は、前記洗浄ノズル45による洗浄とは別に、フライト42外周縁から噴射される洗浄液により直接的かつ局所的に洗浄される。

すなわち、洗浄液受け部43内の洗浄液は、フライト42の処理物搬送面42aと反対側の面42bに隣接する位置にて、フライト42のらせん方向に沿って所定間隔おきに並ぶ複数の残層用洗浄液排出孔48からもボウル20内に飛び出す。ここで飛び出した洗浄液は飛び散ることなく、前記フライト42の反対側の面42bにおける外周縁に沿って取り付けられたカバーフライト50と、フライト42外周縁との間の細い隙間より、前記残層結晶に向けて直接噴出される。

特にカバーフライト50は、図1に示すように、前記フライト42に 20 おける反対側の面42bに対して、ハブ41に近接する側からフライト 42外周縁に近接する側にかけて隙間が次第に狭まる勾配をつけて、所 定間隔おきに並ぶ支持板51を介して取り付けたことにより、各残層用 洗浄液排出孔48から飛び出す洗浄液を広い範囲で受け入れつつ、受け 入れた洗浄液を狭い範囲より残層結晶に対して局所的に直接噴出させる 25 ことができる。

以上のように、洗浄ノズル45による結晶全体の洗浄とは別に、特に

残層処理物に対する局所的な洗浄も併せて行うことができるので、残層結晶の固着がなくなり移動性も高まり、搬送中の結晶全体に対する洗浄液の透過性も向上する。そのため、スクリーン部30における結晶の目詰まりを未然に防ぐことができると共に、本来の結晶中の不純物の置換用としての洗浄液量を抑制することが可能になり、スクリーン部30における結晶の目漏れ量を減少させることが可能となる。

スクリーン部30において、洗浄ノズル45およびフライト42外周 縁より噴出された洗浄液は、結晶や残層結晶の洗浄後に濾材31を通り 濾液排出孔25からボウル20の外部へ排出される。また、スクリーン 部30で洗浄され脱液された結晶は、排出口24からボウル20の外部 に排出され、最後はケーシング11にある結晶排出口15から回収され ることになる。

図4は本発明の第2実施の形態を示している。

5

10

15

20

本実施の形態に係る遠心分離機10Aでは、前記洗浄液受け部43に、前記ボウル20のスクリーン部30における軸方向に洗浄液受け部43 内を複数に区画する仕切り板43aを設けて、前記スクリーン部30に おける洗浄範囲を選択可能に構成している。なお、第1実施の形態と同 種の部位には同一符号を付して重複した説明を省略する。

ハブ41の内部に挿入されているフィードチューブ60内には、前記 洗浄液受け部43内のうち仕切り板43aで区画された一方(図4中で 左側部分)に洗浄液を供給する洗浄液供給管71と、仕切り板43aで 区画された他方(図4中で右側部分)に洗浄液を供給する洗浄液供給管73とが、それぞれ別々に挿入されている。

洗浄液供給管71の始端は、フィードチューブ60の始端側にて軸方 25 向と略直角に開口する洗浄液供給口71aをなしている。ハブ41内の 洗浄液受け部43内のうち仕切り板43aで区画された一方(図4中で 左側部分) に対して半径方向に重なるフィードチューブ 6 0 の途中には、 洗浄液供給管 7 1 の開放口 7 1 b が軸方向と略直角に開口している。

また、洗浄液供給管73の始端は、フィードチューブ60の始端側に て軸方向と略直角に開口する洗浄液供給口73aをなしている。ハブ4 1内の洗浄液受け部43内のうち仕切り板43aで区画された他方(図 4中で右側部分)に対して半径方向に重なるフィードチューブ60の途 中には、洗浄液供給管73の開放口73bが軸方向と略直角に開口して いる。

5

25

本実施の形態では、1つの仕切り板43aにより、洗浄液受け部43 10 内を軸方向に2分割するように構成されているが、もちろん、この態様 に限定されるものではなく、他に例えば、2つの仕切り板43aを設け て洗浄液受け部43内を軸方向に3つに区画したり、あるいは、2つの 仕切り板43aを設けて洗浄液受け部43内を軸方向に4つに区画して もよい。

15 このような第2実施の形態によれば、ボウル20内に原液を供給するフィードチューブ60中に別途設けた洗浄液供給経路71や洗浄液供給経路73を介して、洗浄液受け部43の総ての区画内に洗浄液を供給しても良く、あるいは一部の区画内のみに限定して洗浄液を供給することも可能である。

20 かかる場合に、洗浄液が供給された洗浄液受け部43の区画内に、ボウル20半径方向に重なる範囲のスクリーン部30に対してのみ洗浄液が噴出される。それにより、処理物である結晶や洗浄液の種類等に応じて、スクリーン部30における洗浄範囲を適宜選択することができる。

図5および図6は本発明の第3実施の形態を示している。

本実施の形態に係る遠心分離機10Bでは、前記洗浄液受け部43内 に、前記残層結晶を洗浄する洗浄液を受け入れる残層用洗浄液受け部4 6が、洗浄液受け部43内とは独立に区画して設けられている。

5

15

20

残層用洗浄液受け部46は、円筒部材の両端に全周方向に亘り軸心方向に所定幅に延出する仕切りを設けてなり、その底側には、所定間隔おきに接続管47が突設され、各接続管47によって残層用洗浄液受け部46は、前記洗浄液受け部43内にてハブ41の内周面より離隔した状態に固設されている。

図5に示すように各接続管47は、前記フライト42の処理物搬送面42aと反対側の面42bに隣接する位置にて、フライト42のらせん方向に沿って所定間隔おきに配されており、前記ハブ41の周壁には、

10 各接続管 4 7 が連通する残層用洗浄液排出孔 4 8 が設けられている。残 層用洗浄液排出孔 4 8 から飛び出す残層用洗浄液受け部 4 6 の洗浄液は、 カバーフライト 5 0 とフライト 4 2 外周縁との間の隙間より、前記残層 結晶に対して直接噴出されるようになっている。

また、前記フィードチューブ60内には、前記洗浄液受け部43に洗 浄液を供給する洗浄液供給経路をなす洗浄液供給管71と、前記残層用 洗浄液受け部46に洗浄液を供給する残層用洗浄液供給経路をなす残層 用洗浄液供給管72とが、それぞれ別々に挿入されている。

洗浄液供給管 71 の始端は、フィードチューブ 60 の始端側にて軸方向と略直角に開口する洗浄液供給口 71 a をなしている。ハブ 41 内において洗浄液受け部 43 に対して半径方向に重なるフィードチューブ 60 の途中には、洗浄液供給管 71 の開放口 71 b が軸方向と略直角に開口している。

一方、残層用洗浄液供給管72の始端は、フィードチューブ60の始端側にて軸方向と略直角に開口する残層用洗浄液供給口72aをなして いる。ハブ41内において残層用洗浄液受け部46に対して半径方向に 重なるフィードチューブ60の途中には、残層用洗浄液供給管72の開

放口72bが軸方向と略直角に開口している。

5

10

15

以上のような第3実施の形態によれば、残層用洗浄液受け部46に供給された洗浄液は、フライト42の処理物搬送面42aと反対側の面42bに隣接する位置にて、フライト42のらせん方向に沿って所定間隔おきに設けられている接続管47を通り、スクリューコンベヤ40のハブ41に設けられている残層用洗浄液排出孔48から飛び出す。

ボウル20内に飛び出した洗浄液は飛び散ることなく、前記フライト42の反対側の面42bにおける外周縁に沿って取り付けられたカバーフライト50と、フライト42外周縁との間の細い隙間より、前記残層結晶に向けて直接噴出させることができる。

ここで、洗浄液受け部43と残層用洗浄液受け部46とには、互いに 仕切られた状態で別々に洗浄液が供給されるので、洗浄ノズル45から 噴出させる洗浄液の液量と、カバーフライト50とフライト42外周縁 との間の細い隙間から噴出させる洗浄液の液量とを、外部より別々にコ ントロールすることができるため、結晶洗浄の置換率および目漏れ量の 低減を図るための両方の最適な洗浄液液量の調整を容易に行うことがで きる。

図7および図8は本発明の第4実施の形態を示している。

本実施の形態に係る遠心分離機10Cでは、前記スクリューコンベヤ 20 40のハブ41の一端側内部に、前記残層結晶を洗浄する洗浄液を受け 入れる残層用洗浄液受け室54が、前記洗浄液受け部43とは別に区画 して設けられている。本実施の形態では、残層用洗浄液受け室54はハ ブ41の最先端部分に設けられている。

ハブ41の外周には、複数の残層用洗浄液導入管53が、それぞれ前 25 記フライト42を貫通してハブ41の軸方向に延びる状態で、ハブ41 の円周方向に所定間隔おきに配列するように取り付けられている。前記 残層用洗浄液受け室54の底部には残層用洗浄液連通孔54aが穿設されており、各残層用洗浄液導入管53の一端側は、それぞれ残層用洗浄液連通孔54aを介して残層用洗浄液受け室54内に連通接続されている。

各残層用洗浄液導入管53の他端側は閉じられているが、各残層用洗 浄液導入管53の途中には、前記フライト42の反対側の面42bに隣 接する位置にて、フライト42のらせん方向に沿って所定間隔おきに並 ぶ複数の残層用洗浄液排出孔53aが設けられている。

5

25

各残層用洗浄液排出孔53aから飛び出す残層用洗浄液受け室54の 沈浄液は、前記カバーフライト50とフライト42外周縁との間の隙間 より、前記残層結晶に対して直接噴出されるようになっている。なお、 ハブ41内において残層用洗浄液受け室54に対して半径方向に重なる フィードチューブ60の途中には、残層用洗浄液供給管72の開放口7 2bが軸方向と略直角に開口している。

15 以上のような第4実施の形態によれば、残層用洗浄液受け室54に供給された洗浄液は、ハブ41の外周に配列されている複数の残層用洗浄液導入管53にそれぞれ導入される。そして、各残層用洗浄液導入管53内に導入された洗浄液は、各残層用洗浄液導入管53の途中に所定間隔おきに設けられている複数の残層用洗浄液排出孔53aを通り、ボウル20内に飛び出す。

ボウル20内に飛び出した洗浄液は飛び散ることなく、前記フライト42の反対側の面42bにおける外周縁に沿って取り付けられたカバーフライト50と、フライト42外周縁との間の細い隙間より、前記残層結晶に向けて直接噴出させることができる。それにより、前記洗浄ノズル45による処理物の洗浄と、各残層用洗浄液導入管53による残層結晶の洗浄を別々に行うことができ、それぞれの洗浄液の種類や液量を互

いに異ならせることもできる。

以上、本発明の実施の形態を図面によって説明してきたが、これらの 具体的な構成によれば、結晶に対する洗浄液の透過性および残層結晶の 移動性を高めることが可能となる。ただし、本発明はこれらの実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における 変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。

産業上の利用可能性

5

10

本発明に係る遠心分離機によれば、スクリューコンベヤのフライト外 周縁より、スクリーン部の内周面に付着している残層処理物に直接洗浄 液を噴射させることができるため、この残層の移動性を改善し、洗浄液 全体の透過性が増すため、局所的に残層処理物のみを洗浄し、処理物の 含液率を高くすることにより、残層の固化防止が可能となる。

また、スクリーン部の目漏れについても処理物全体に洗浄液をかけた 場合、処理物層を通過する洗浄液の液量に比例した量の処理物と、スク リーン部の目開きに比例した量の処理物の目漏れを生じるが、前述の如 く洗浄液をフライト外周縁より直接的に残層処理物に噴射することによ り、残層処理物の固着がなくなり、搬送中の処理物に対する洗浄液の透 過率が向上するため、本来の処理物中の不純物の置換用としての洗浄液 20 量を抑制することが可能になり、スクリーン部における処理物の総合目 漏れ量を減少させることが可能となる。

請求の範囲

1. ボウル (20) 内にスクリューコンベヤ (40) を備え、これらを相対的に回転可能に支持してなり、前記ボウル (20) 内に供給した原液から処理物を分離すると共に、該ボウル (20) の一端側の内周面に沿って設けたスクリーン部 (30) で、前記処理物の洗浄および脱液を行う遠心分離機 (10,10A) において、前記スクリューコンベヤ (40) のハブ (41) に、その内部に供給した洗浄液を受け入れる洗浄液受け部 (43) と、該洗浄液受け部 (43) 内の洗浄液を前記スクリーン部 (30) に向かって噴出する洗浄ノズル (45) とを有する遠心分離機 (10,10A) であって、

5

10

15

前記洗浄液受け部(43)内に、前記スクリューコンベヤ(40)のフライト(42)の処理物搬送面(42a)と反対側の面(42b)に 隣接する位置にて、前記フライト(42)のらせん方向に沿って所定間 隔おきに並ぶ複数の残層用洗浄液排出孔(48)を設け、

前記フライト(42)の反対側の面(42b)における外周縁に沿って、該反対側の面(42b)に対して所定の隙間を空けた状態でフライト(42)のらせん方向に延びる細幅状のカバーフライト(50)を取り付け、

- 20 前記各残層用洗浄液排出孔(48)から飛び出す前記洗浄液受け部(43)内の洗浄液を、前記フライト(42)外周縁と前記カバーフライト(50)との間の隙間より、前記フライト(42)外周縁と前記スクリーン部(30)内周面との間の隙間に生じる残層処理物に向けて直接噴出させることを特徴とする遠心分離機(10,10A)。
- 25 2. 前記洗浄液受け部 (43) に、前記ボウル (20) のスクリーン部 (30) における軸方向に洗浄液受け部 (43) 内を複数に区画する仕

切り板(43a)を設けて、前記スクリーン部(30)における洗浄範囲を選択可能に構成したことを特徴とする請求の範囲第1項記載の遠心分離機(10A)。

3. ボウル(20)内にスクリューコンベヤ(40)を備え、これらを相対的に回転可能に支持してなり、前記ボウル(20)内に供給した原液から処理物を分離すると共に、該ボウル(20)の一端側の内周面に沿って設けたスクリーン部(30)で、前記処理物の洗浄および脱液を行う遠心分離機(10B)において、前記スクリューコンベヤ(40)のハプ(41)に、その内部に供給した洗浄液を受け入れる洗浄液受け部(43)と、該洗浄液受け部(43)内の洗浄液を前記スクリーン部(30)に向かって噴出する洗浄ノズル(45)とを有する遠心分離機(10B)であって、

5

10

15

20

25

前記洗浄液受け部(43)内に、前記スクリューコンベヤ(40)のフライト(42)外周縁と前記スクリーン部(30)内周面との間の隙間に生じる残層処理物を洗浄する洗浄液を受け入れる残層用洗浄液受け部(46)を、前記洗浄液受け部(43)内とは独立に区画して設け、

前記フライト(42)の処理物搬送面(42a)と反対側の面(42b)に隣接する位置にて、前記フライト(42)のらせん方向に沿って所定間隔おきに、前記残層用洗浄液受け部(46)の底側に複数の接続管(47)を設けると共に、前記スクリューコンベヤ(40)のハブ(41)に前記各接続管(47)がそれぞれ連通する複数の残層用洗浄液排出孔(48)を設け、

前記フライト(42)の反対側の面(42b)における外周縁に沿って、該反対側の面(42b)に対して所定の隙間を空けた状態でフライト(42)のらせん方向に延びる細幅状のカバーフライト(50)を取り付け、

前記各残層用洗浄液排出孔(48)から飛び出す前記残層用洗浄液受け部(46)内の洗浄液を、前記フライト(42)外周縁と前記カバーフライト(50)との間の隙間より、前記残層処理物に向けて直接噴出させることを特徴とする遠心分離機(10B)。

5 4.前記スクリューコンベヤ(40)のハブ(41)内部に、その軸方向に延びる原液供給用のフィードチューブ(60)を挿入し、

前記フィードチューブ (60) 内に、前記洗浄液受け部 (43) に洗浄液を供給する洗浄液供給経路 (71) を形成すると共に、前記洗浄液受け部 (43) に対して半径方向に重なるフィードチューブ (60) の途中に前記洗浄液供給経路 (71) の開放口を設け、

10

15

20

25

前記フィードチューブ (60) 内に、前記残層用洗浄液受け部 (46) に洗浄液を供給する残層用洗浄液供給経路 (72) を形成すると共に、前記残層用洗浄液受け部 (46) に対して半径方向に重なるフィードチューブ (60) の途中に前記残層用洗浄液供給経路 (72) の開放口を設けたことを特徴とする請求の範囲第3項記載の遠心分離機 (10B)。

5. ボウル (20) 内にスクリューコンベヤ (40) を備え、これらを相対的に回転可能に支持してなり、前記ボウル (20) 内に供給した原液から処理物を分離すると共に、該ボウル (20) の一端側の内周面に沿って設けたスクリーン部 (30) で、前記処理物の洗浄および脱液を行う遠心分離機 (10C) において、前記スクリューコンベヤ (40) のハブ (41) に、その内部に供給した洗浄液を受け入れる洗浄液受け部 (43) と、該洗浄液受け部 (43) 内の洗浄液を前記スクリーン部 (30) に向かって噴出する洗浄ノズル (45) とを有する遠心分離機 (10C) であって、

前記スクリューコンベヤ(40)のハブ(41)の一端側内部に、該

スクリューコンベヤ(40)のフライト(42)外周縁と前記スクリーン部(30)内周面との間の隙間に生じる残層処理物を洗浄する洗浄液を受け入れる残層用洗浄液受け室(54)を、前記洗浄液受け部(43)とは別に区画して設け、

5 前記スクリューコンベヤ(40)のハブ(41)の外周に、複数の残 層用洗浄液導入管(53)を、それぞれ前記フライト(42)を貫通さ せてハブ(41)軸方向に延ばした状態で、ハブ(41)円周方向に所 定間隔おきに配列させ、各残層用洗浄液導入管(53)の一端側を、前 記残層用洗浄液受け室(54)内に連通接続し、

前記各残層用洗浄液導入管(53)の途中に、前記スクリューコンベヤ(40)のフライト(42)の処理物搬送面(42a)と反対側の面(42b)に隣接する位置にて、前記フライト(42)のらせん方向に沿って所定間隔おきに並ぶ複数の残層用洗浄液排出孔(53a)を設け、前記フライト(42)の反対側の面(42b)における外周縁に沿って、該反対側の面(42b)に対して所定の隙間を空けた状態でフライト(42)のらせん方向に延びる細幅状のカバーフライト(50)を取り付け、

前記残層用洗浄液受け室(54)から前記各残層用洗浄液導入管(53)内に導入され、その前記各残層用洗浄液排出孔(53a)から飛び出す洗浄液を、前記フライト(42)外周縁と前記カバーフライト(50)との間の隙間より、前記残層処理物に向けて直接噴出させることを特徴とする遠心分離機(10C)。

20

25

6. 前記カバーフライト(50)は、前記フライト(42)における反対側の面(42b)に対して、前記ハブ(41)に近接する側からフライト(42)外周縁に近接する側にかけて隙間が次第に狭まる勾配をつけて、所定間隔おきに並ぶ支持板(51)を介して取り付けたことを特

徴とする請求の範囲第1項,第2項,第3項,第4項または第5項記載の遠心分離機(10,10A,10B,10C)。

要約書

スクリーンボウル型の遠心分離機において、その要部であるスクリーン部での特に結晶等の処理物による目詰まりの発生に伴う生産性の低下を解消させるだけでなく、スクリーン部における処理物の目漏れ量を減少させることができる遠心分離機である。

スクリューコンベヤ(40)のハブ(41)内部には、洗浄ノズル(45)用の洗浄液を受け入れる洗浄液受け部(43)が設けられ、洗浄液受け部(43)内には、フライト(42)のらせん方向に沿って所定間隔おきに並ぶ複数の残層用洗浄液排出孔(48)が設けられている。各残層用洗浄液排出孔(48)からボウル(20)内に飛び出す洗浄液は、フライト(42)の処理物搬送面(42a)と反対側の面(42b)に沿ってらせん方向に延びる細幅状のカバーフライト(50)と、フライト(42)外周縁との間の細い隙間より、残層処理物に向けて直接噴出される。

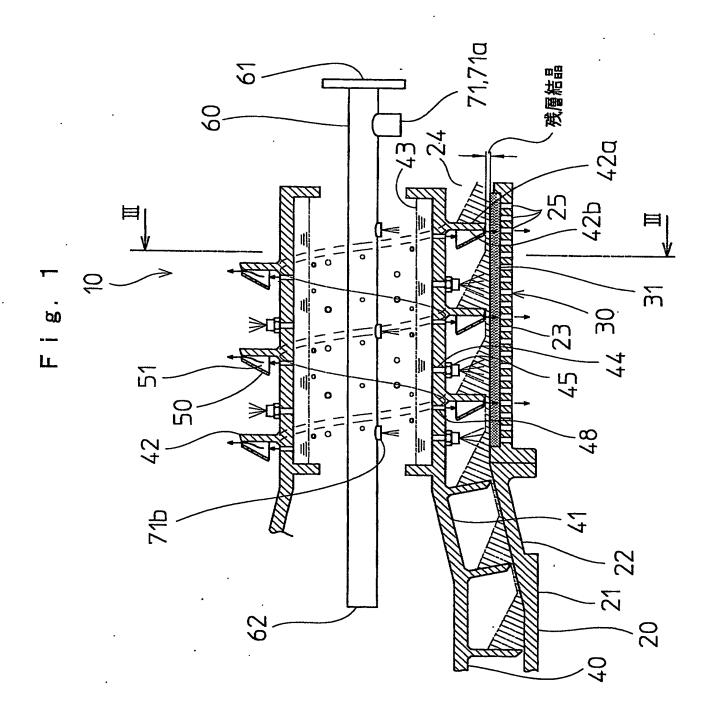


Fig. 2

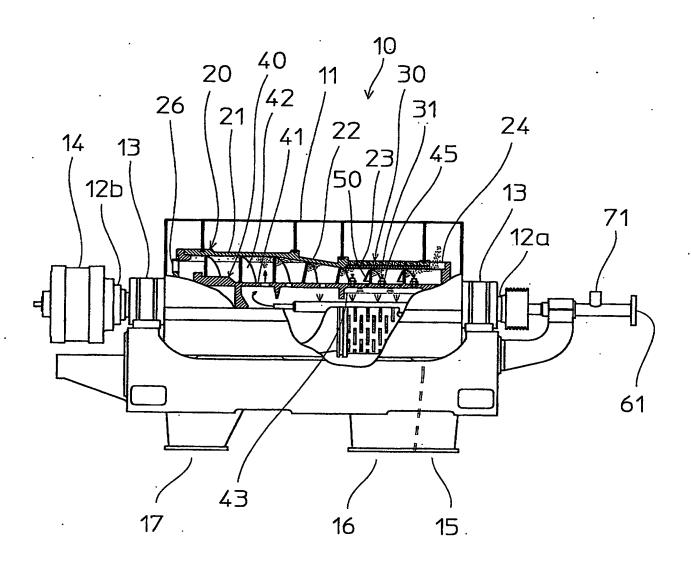
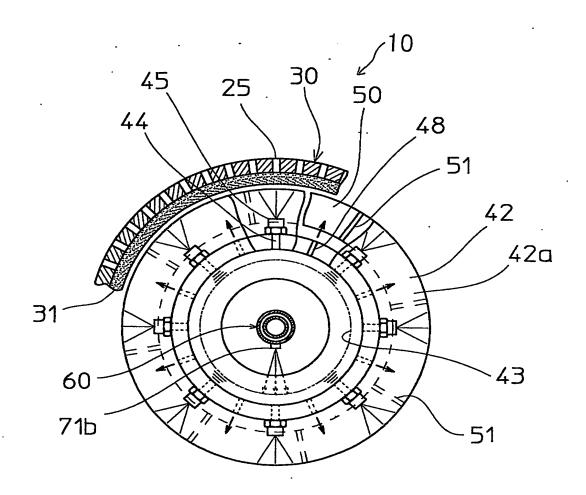
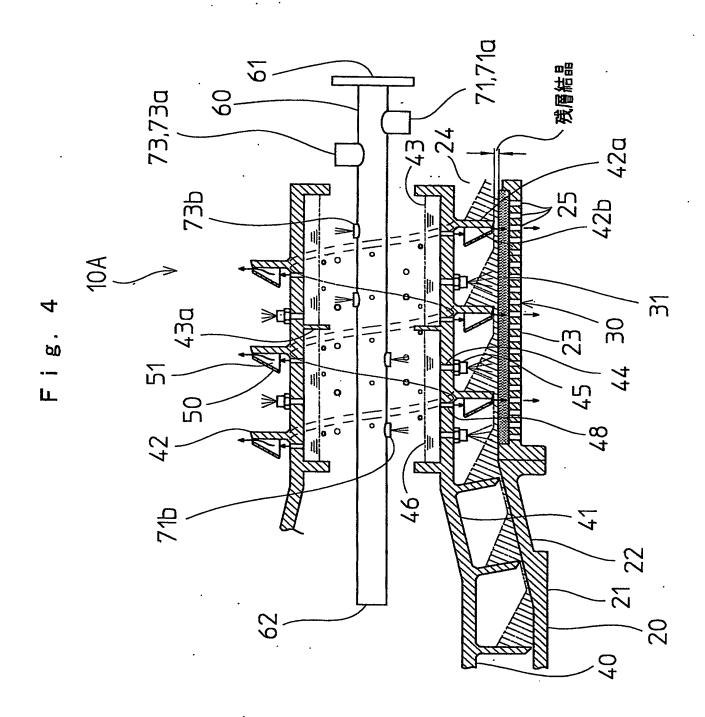


Fig. 3





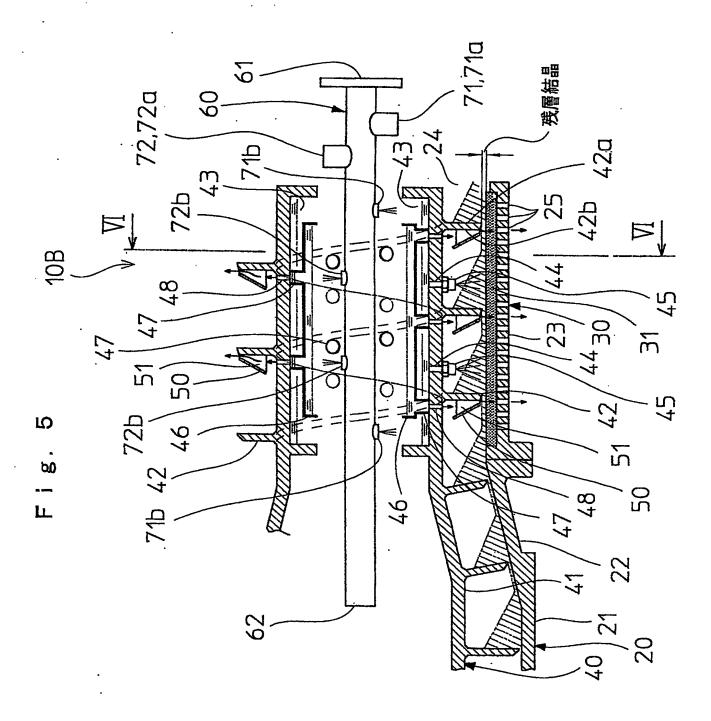
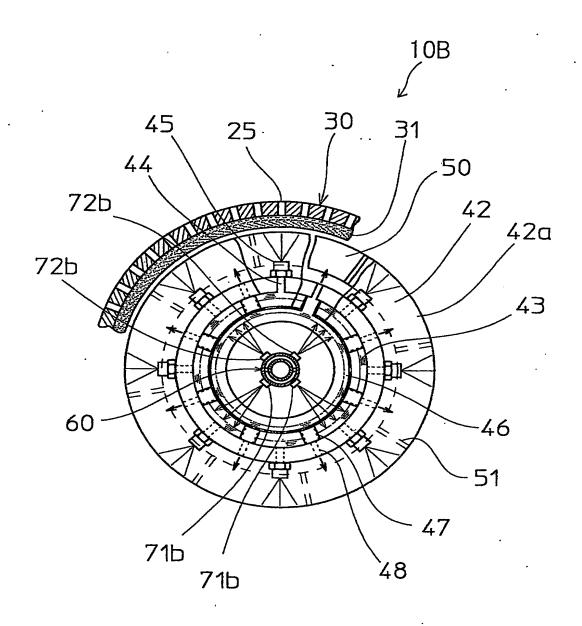
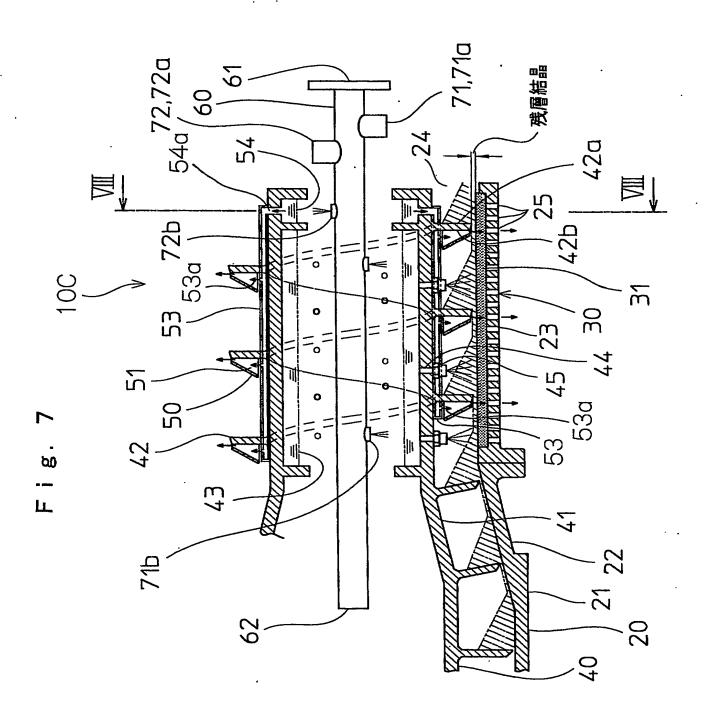


Fig. 6





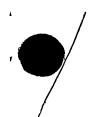


Fig. 8

